专 利 合 作 条 约 **PCT**

专利性国际初步报告 (PCT 第II章) (PCT 36 和细则 70)

REC'D	27	NUL	2005
WIPC)		PCT

申请人或代理人的档案号 P2003278E 关		关于后续行为	关于后续行为 参见 PCT/IPEA/416 表	
际申请号		国际申请日(日/月/		优先权日(日/月/年)
PCT	/CN03/00594	24.7月2003(24/07/2003)	30.12月 2002 (30/12/2002)
际专利分类	(IPC)或者国家分类和 II	PC 两种分类 IPC ⁷ H0	1L 39/00	
申请人		清华大	学 等	
1. 本报告月	是国际初步审查单位根据	居条约 35 做出的国际	初步审查报告,	并依照条约 36 将其传送给申请人。
2. 本报告	共计 <u>4</u> 页,包括扉页。			
	报告还有附件,			
a. 🔀] (传送给国际局和申请	·人)共计 <u>5</u> 页,包含 ·木坦生基础的说明书	、 修改面、权利要:	求书修改页和/或附图修改页,和/或对
	木国际初步审查	F单位所做出的更正页	(见 PCT 细则 70.	16 和行政规程 607%
	□国际初步审查单位	认为修改超出原始公	开范围的取代页,	参见第 1 栏第 4 项和补充栏。
-				5 人士七日安为宝安生的36分程具
b. [
b. [计(指明电子载体的 序列表和/或与其相关		,包含有在与序列表有关的补充栏中 规程 802)
	指明的电子形式的	序列表和/或与其相关		
	指明的电子形式的 ————————————————————————————————————	序列表和/或与其相关		
	指明的电子形式的	序列表和/或与其相关		
4. 本报告包	指明的电子形式的 见括关于下列各项的内容 报告的基础 优先权	序列表和/或与其相关 —————	的表格。(行政	
	指明的电子形式的 ————————————————————————————————————	序列表和/或与其相关 —————	的表格。(行政	
4. 本报告€ I ⊠ II □	指明的电子形式的 型括关于下列各项的内容 报告的基础 优先权 不做出关于新颖性、何 缺乏发明的单一性	序列表和/或与其相关 子: 创造性和工业实用性的	的表格。(行政	规程 802)
4. 本报告包 I 図 II □	指明的电子形式的 型括关于下列各项的内容 报告的基础 优先权 不做出关于新颖性、何 缺乏发明的单一性	序列表和/或与其相关 子: 创造性和工业实用性的	的表格。(行政	
4. 本报告包 I 図 II □ III □ IV □	指明的电子形式的 型括关于下列各项的内容 报告的基础 优先权 不做出关于新颖性、何 缺乏发明的单一性	序列表和/或与其相关 子: 创造性和工业实用性的	的表格。(行政	规程 802)
4. 本报告包 I 図 II □ III □ IV □ V 図	指明的电子形式的 见括关于下列各项的内容 报告的基础 优先权 不做出关于新颖性、何 缺乏发明的单一性 按条约 35(2)关于新颖	序列表和/或与其相关 学: 创造性和工业实用性的 项性、创造性或工业实	的表格。(行政	规程 802)
4. 本报告仓 I 図 II □ III □ IV □ V 図 VI □	指明的电子形式的型括关于下列各项的内容报告的基础优先权不做出关于新颖性、优缺乏发明的单一性按条约35(2)关于新颖引用的某些文件	序列表和/或与其相关 引造性和工业实用性的 可性、创造性或工业实 陷	的表格。(行政	规程 802)
4. 本报告代 I 図 III □ IV □ VI □ VIII □ 提交要求书	指明的电子形式的型括关于下列各项的内容报告的基础优先权不做出关于新颖性、依缺乏发明的单一性按条约35(2)关于新颖引用的某些文件国际申请中的某些缺对国际申请的某些缺	序列表和/或与其相关 学: 创造性和工业实用性的 项性、创造性或工业实 陷 见	的表格。(行政	快起 802) 特这种意见的引证和解释
4. 本报告代 I 図 III □ IV □ VI □ VIII □ 提交要求书	指明的电子形式的型括关于下列各项的内容报告的基础优先权不做出关于新颖性、依缺乏发明的单一性按条约35(2)关于新颖引用的某些文件国际申请中的某些缺对国际申请的某些或	序列表和/或与其相关 学: 创造性和工业实用性的 项性、创造性或工业实 陷 见	的表格。(行政	快起 802)
4. 本报告任 I 図 III □ IV □ VII □ VIII □ □ VIII □ □ VIII □ □	指明的电子形式的型括关于下列各项的内容报告的基础优先权不做出关于新颖性、领缺乏发明的单一性按条约35(2)关于新颖引用的某些文件国际申请中的某些缺对国际申请的某些愈的日期12.07月2004(12/0	序列表和/或与其相关	的表格。(行政	快起 802) 特这种意见的引证和解释
4. 本报告 (4. **))))))))))))))))))))))))))	指明的电子形式的型括关于下列各项的内容报告的基础优先权不做出关于新颖性、依缺乏发明的单一性按条约35(2)关于新颖引用的某些文件国际申请中的某些缺对国际申请的某些缺	序列表和/或与其相关 学: 创造性和工业实用性的 项性、创造性或工业实 陷 见 07/2004) PEA/CN	的表格。(行政 的意见 用性的理由; 支 完成本报告的E 多权官员	快起 802) 特这种意见的引证和解释

专利性国际初步报告

国际申请号 PCT/CN03/00594

T 172 At Al	h tet mu				
I. 报告的					
1. 关于语	言,本报告料	将基于:			
⊠ 申	可请提出时使从	用的语言。			
Пз	(由语的	_语言译文,提供该种	语言的译文	是	
	7 为了国际	检索而提交的译文所使	用的语言(细则 12.3 和 23.1(b))。	
	777国际	申请的公布而提交的译	文所使用的	语言(细则 12.4)。	
	- 1 47関係:	初步宙杳而提交的译文	C 所使用的语	言(细则55.2和/或55.3)。	
	际申请中各个		申请人为答	复受理局根据条约 14 所发通知而提	交的替换页,在本
报告中视为	b"原始提交	"的文件,不作为本报	と きょう とう とうしゅう とうしゅう かいしょう とうしゅう とうしゅう とうしゅう とうしゅう とうしゅう とうしゅう とうしゅう しょう しょう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅ		
	原始提交的国				<u>'</u>
\boxtimes	说明书,	第 1-6、8、10-14		原始提交的,	初审单位收到的,
		第 <u>7、9</u>		30.5月2005 (30.05.2005)	初审单位收到的。
57	1	第	页 [·] 页,	原始提交的,	
\boxtimes	权利要求,	第 第		11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
		第 15-17		30.5月2005 (30.05.2005)	初审单位收到的, 初审单位收到的。
		第	页		初甲甲位収到的。
\boxtimes	附图,	第 1-7 页,原	始提交的。	初审单位	 收到的 ,
				初审单位。 初审单位。	
	序列表和/9	页*, _. 戏相关表格 参见与	序列表有关	的补充栏。.	
)				
3. 修改	(导致以下内容	容的删除:			
П	说明书,	第		页	
	权利要求,	第		项	
	附图,	第	页	,图	
	序列表(具	体说明)			
		关的表格 <i>(具体说明)</i>)		
1. 5	上工上担生	财准的(基此)修改,如7	下所列,被认	为超出了原始公开的范围,如补充栏	所示,因此本报告是
4.		多改的情况做出的(细则			
				页	
	□说明书				
	□ 权利望		页,图		
	□ 附图,		火, 舀		
		丧(具体说明)			
	□ 与序列	列表相关的表格(具体	说明)		
		Marth A der the de Martine Ale	<i>ய</i> ூர் மூர்கர்	"标记。	
*如果第	第4项适用,一	一些或全部的文件页可能	做出"被拟代	thino	
1					

专利性国际初步报告

国际申请号	
PCT/C	CN03/00594

V.	————————— 按条约 35 (2)关于新	 f颖性、创造(性或工业实用性的意见: 支持这种理由的引证和解释	
1.	意见			
	新颖性(N)	权利要求	1-18	是
	100 to 1000 for 1	权利要求_		
		-		
	创造性(IS)	权利要求_	2-8、12、16	是
	,	权利要求_	1、9-11、13-15、17-18	
		-		
	工业实用性(IA)	权利要求	1-18	是
		权利要求		
		_		

2. 引证和解释 (细则 70.7)

参考下列文献:

D1: US 6,251,835 B1 (2001年6月26日)

D2: CN 1171635 A (1998年1月28日)

- 1、独立权利要求 1 所要求保护的技术方案不符合 PCT 第 33 条第 3 款有关创造性的规定。对比文件 1(US 6,251,835 B)涉及高温超导体的表面平面化,并公开了以下技术特征: 用具有能量大于 7keV 并小于 200keV(权利要求 1 为 5eV-50keV,与 D1 部分重叠)的气体束离子轰 击高温超导体表面,以同时降低表面粗糙度和表面结晶度以及削弱表面高温超导特性(见对比文件 1 的说明书第 3 栏 44 行至 61 行,权利要求 1、5)。权利要求 1 与对比文件 1 的区别在于入射角在 5-85 度。对比文件 2 公开了一种用于从高温 TI-Ba-Ca-Cu-O 超导薄膜表面去除粗糙物的方法,并具体公开了该方法包括将高温超导膜表面暴露于惰性离子束中,电源为 300-500V、300mA,该离子束的入射角相对于该薄膜表面为 5°—30°(见对比文件 2 的说明书第 5 页第 6行至第 8 页、权利要求 1)。在对比文件 2 中使用一定电源来轰击离子束必然要使离子束有一定的能量,并使该离子束的入射角为 5°—30°,本领域技术人员在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2 得到权利要求 1 的技术方案是显而易见的,权利要求 1 不具备创造性。
 - 2、权利要求 9 所要求保护的技术方案不符合 PCT 第 33 条第 3 款有关创造性的规定。对比文件 2 公开了超导薄膜为 TI-Ba-Ca-Cu-O (见对比文件 2 的说明书第 5 页第 7 行、权利要求 1)。因此,权利要求 9 不具备创造性。
 - 3、权利要求 10 所要求保护的技术方案不符合 PCT 第 33 条第 3 款有关创造性的规定。对比文件 1 公开了气体束离子轰击高温超导体表面,以同时降低表面粗糙度和表面结晶度(即表面的)以及削弱表面高温超导特性(即体的)(见对比文件 1 的权利要求 1),因此,权利要求 10 不具备创造性。

补充栏

当前面的任何一栏地方不够时使用

续栏:.

- 4、权利要求 11 所要求保护的技术方案不符合 PCT 第 33 条第 3 款有关创造性的规定。对比文件 1 公开是要降低高温超导体的表面粗糙度和表面结晶度(见对比文件 1 的权利要求 1),即高温超导体是结晶的(包括单晶或多晶),因此,权利要求 11 不具备创造性。
- 5、权利要求 13 所要求保护的技术方案不符合 PCT 第 33 条第 3 款有关创造性的规定。对比文件 1 公开了 HTS 膜淀积在单晶或多晶衬底上(见对比文件 1 的说明书第 3 栏 5 行至 12 行),因此,权利要求 13 不具备创造性。
- 6、权利要求 14 所要求保护的技术方案不符合 PCT 第 33 条第 3 款有关创造性的规定。对比文件 1 公开了气体离子束,例如为 Ar、Ne、 N_2 、 O_2 、 CO_2 、 SF_6 等等(见对比文件 1 的说明书第 3 栏 51 行至 54 行),因此,权利要求 14 不具备创造性。
- 7、权利要求 15 所要求保护的技术方案不符合 PCT 第 33 条第 3 款有关创造性的规定。对比文件 1 公开了轰击后对 HTS 膜进行退火,退火的温度在 450-870℃(见对比文件 1 的说明书第 5 栏 23 行至 38 行、权利要求 1、12-14),因此,权利要求 15 不具备创造性。
- 8、独立权利要求 17 所要求保护的技术方案不符合 PCT 第 33 条第 3 款有关创造性的规定。对比文件 1(US 6,251,835 B)涉及高温超导体,并公开了以下技术特征: 在单晶或多晶衬底上形成 HTS,用具有能量大于 7keV 并小于 200keV 的气体束离子轰击高温超导体表面,以同时降低表面粗糙度和表面结晶度以及削弱表面高温超导特性(见对比文件 1 的说明书第 3 栏 5 行至 12 行、44 行至 61 行,权利要求 1、5);并且在对比文件 1 的附图 4 中可看出 YBCO 经轰击后表面出现部分倾斜的圆锥体的形貌。对比文件 2 公开了一种高温 TI-Ba-Ca-Cu-O 超导薄膜表面,并具体公开了该方法包括将高温超导膜表面暴露于惰性离子束中,电源为 300-500V、300mA,该离子束的入射角相对于该薄膜表面为 5°—30°(见对比文件 2 的说明书第 5 页第 6 行至第 8 页、权利要求 1)。在对比文件 2 中使用一定电源来轰击离子束必然要使离子束有一定的能量,并使该离子束的入射角为 5°—30°。本领域技术人员在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2 得到权利要求 17 的技术方案是显而易见的,权利要求 17 不具备创造性。
- 9、权利要求 18 所要求保护的技术方案不符合 PCT 第 33 条第 3 款有关创造性的规定。对比文件 1 公开了轰击后对 HTS 膜进行退火,退火的温度在 450-870℃(见对比文件 1 的说明书第 5 栏 23 行至 38 行、权利要求 1、12-14),因此,权利要求 18 不具备创造性。

权 利 要 求

1、一种制作高温超导器件的表面改性方法, 其特征在于: 采用载能粒子束轰击 预先形成的材料表面,用于增加材料表面的平整度, 改变被加工材料的组织结构或内部缺陷, 其中该载能粒子束能量在 5-50000eV, 入射角在 5-85 度。

٠5

20

- 2、根据权利要求 1 所述的制作高温超导器件的表面改性方法,其特征在于:对于 MgO 材料所使用的粒子束的入射角是 35-85 度。
- 3、根据权利要求 1 所述的制作高温超导器件的表面改性方法, 其特征在于: 对于 CeO₂材料所使用的粒子束的入射角是 45-85 度。
- 10 4、根据权利要求 1 所述的制作高温超导器件的表面改性方法,其特征在于:对于冷轧 Ni 基片材料,所使用的粒子束的入射角在 10-80 度。
 - 5、根据权利要求 1 所述的制作高温超导器件的表面改性方法, 其特征在于: 对于 YBCO 材料所使用的粒子束的入射角是 5-85 度。
- 6、根据权利要求 1 所述的制作高温超导器件的表面改性方法,其特征在于: 所述的材料是下述各种金属的任何一种: Ni、NiO、Ni合金、Cu、Cu合金、Ag、Ag 合金、Fe、Fe 合金、Mg、Mg 合金,合金材料的纯度优于 99%,金属合金的合金组份至少是 0.01wt.%。
 - 7、根据权利要求 1 所述的制作高温超导器件的表面改性方法,其特征在于: 所述的材料是下述各种半导体材料的任何一种: Si、Ge、GaAs、InP、InAs、InGaAs、CdS、GaN、InGaN、GaSb、InSb。
 - 8、根据权利要求1所述的制作高温超导器件的表面改性方法,其特征在于:所述的材料是下述氧化物材料中的任何一种:SrTiO₃、LaA1O₃、Y₂O₃、RuO₂、CeO₂、

MgO、ZrO₂、SiO₂、Al₂O₃、钇稳定氧化锆 (YSZ)。

- 9、根据权利要求 1 所述的制作高温超导器件的表面改性方法,其特征在于: 所述的材料是下述超导材料中的任何一种: $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ (0< δ <0.5)、 $REZ_2Cu_3O_{7-\delta}$ (RE' 是稀土元素,Z 是碱性稀土元素,Z 是或性稀土元素,Z 是或性格式,Z 是或性格式,Z 是或性格式,Z 是可能,Z 是或性格式,Z 是可能,Z 是可能,
- 5 10、根据权利要求 1 所述的制作高温超导器件的表面改性方法,其特征在于: 材料的改性是体的、或表面的、或内部的。
 - 11、根据权利要求 1 所述的制作高温超导器件的表面改性方法,其特征在于: 所述材料的表面是单晶的、非晶的,或者是多晶结构。
- 12、根据权利要求 1 所述的制作高温超导器件的表面改性方法, 其特征在于: 10 所述材料表面可以是抛光过的, 也可以是未经抛光的。
 - 13、根据权利要求 1 所述的制作高温超导器件的表面改性方法,其特征在于: 所述的材料是超导器件制作过程中预先形成的基底、或过渡层、或超导层,或者是基底、过渡层和超导层这三者的任意组合。
 - 14、根据权利要求 1 所述的制作高温超导器件的表面改性方法, 其特征在于:
- 15 所述的粒子束是等离子体,或离子束,或含有 0₂和 Ar、或 №和 0₂、或 №和 Ar 的荷电离子的离子束流中的任何一种离子束流。
 - 15、根据权利要求 1 所述的制作高温超导器件的表面改性方法,其特征在于: 有时,对所述的材料进行粒子束轰击后,要对所得样品进行退火处理,退火温 度在 100-1500 度。
- 20 16、根据权利要求 1 所述的制作高温超导器件的表面改性方法,其特征在于: 所述的金属合金的合金组分,在优先情况下,至少为 0.1wt%。
 - 17. 一种高温超导器件,包括一个基底,其特征在于:还包括一个在基底上生成

的高温超导薄膜,该高温超导薄膜经载能粒子束轰击后呈倾斜的圆锥体形貌特征,其中该载能粒子束能量在 5-50000eV,入射角在 5-85 度。

18. 根据权利要求 17 所述的高温超导器件, 其特征在于: 所述的高温超导薄膜 经载能粒子束轰击后可进行退火处理, 退火温度在 100-1500 度。 粒子束轰击后形成的内部缺陷,是指为了达到一定的超导性能,如提高磁·通钉扎性能,而有意引入的线形位错、点缺陷等。

本发明的特征在于: 采用载能粒子束轰击预先形成的材料表面, 用于增加 材料表面的平整度,改变被加工材料的组织结构(织构或内部缺陷),该载能粒 子束能量在 5-50000eV,入射角在 5-85 度。对于 MgO 材料所使用的粒子束的入 射角是 35-85 度。对于 CeO2材料所使用的粒子束的入射角是 45-85 度。对于冷 轧 Ni 基片材料, 所使用的粒子束的入射角在 5-85 度之间。对于 YBCO 材料所使 用的粒子束的入射角是 5-85 度之间。所述的材料是下述各种金属的任何一种: Ni 、NiO、Ni 合金、Cu、Cu 合金、Ag、Ag 合金、Fe、Fe 合金、Mg、Mg 合金, 合金材料的纯度优于 99%, 金属合金的合金组份至少是 0.01wt.%。所述的材料 是下述各种半导体材料的任何一种: Si、Ge、GaAs、InP、InAs、InGaAs、CdS、 GaN、InGaN、GaSb、InSb。所述的材料是下述氧化物材料中的任何一种: SrTiO3、 LaA10₃、Y₂O₃、RuO₂、CeO₂、MgO、ZrO₂、SiO₂、A1₂O₃、钇稳定氧化锆 (YSZ)。所述 的材料是下述超导材料中的任何一种: YBa₂Cu₃O_{7-δ} (0< δ <0.5)、REZ₂Cu₃O_{7-δ} (RE 是稀土元素, Z 是碱性稀土元素, O< δ <0.5)、Bi-Sr-Ca-Cu-O, TI-Ba-Ca-Cu-O。 材料的改性是体的、或表面的、或内部的。所述材料的表面是单晶的、非晶的, 或者是多晶结构。所述材料表面可以是抛光过的,也可以是未经抛光的。所述 的材料是超导器件制作过程中预先形成的基底、或过渡层、或超导层,或者是 基底、过渡层和超导层这三者的任意组合。所述的粒子束是等离子体,或离子 東,或含有 0₂和 Ar、或 N₂和 0₂、或 H₂和 Ar 的荷电离子的离子束流中的任何一 种离子束流。所述的载能粒子束能量是 5-50000eV。有时,对所述的材料进行粒 子束轰击后,要对所得样品进行退火处理,退火温度在 100-1500 度之间。所述

10

15

20

图 9 是图 8 的三个样品的 XRD 图谱:

图 10 是图 8 的三个样品的采用标准四探针法得出的电阻率-温度关系曲线;

图 11 是图 8 的三个样品的卢瑟福背散射/沟道谱分析。

5 具体实施方式

15

20

本发明中指出的粒子束轰击以后形成的体材料结构,是指为了达到预期的超导性能,而设计实现的结构。实际材料的改性层可以是体的,也可以是表面的,或者是内部的。

粒子束轰击后形成的内部缺陷,是指为了达到一定的超导性能,如提高磁 10 通钉扎性能,而有意引入的线形位错、点缺陷等。

本发明的特征在于:采用载能粒子束轰击预先形成的材料表面,用于增加材料表面的平整度,改变被加工材料的组织结构(织构或内部缺陷),该载能粒子束能量在 5-50000eV,入射角在 5-85 度。对于 MgO 材料所使用的粒子束的入射角是 35-85 度。对于 CeO₂材料所使用的粒子束的入射角是 45-85 度。对于 冷轧 Ni 基片材料,所使用的粒子束的入射角在 5-85 度之间。对于 YBCO 材料所使用的粒子束的入射角是 5-85 度之间。所述的材料是下述各种金属的任何一种: Ni 、NiO、Ni 合金、Cu、Cu 合金、Ag、Ag 合金、Fe、Fe 合金、Mg、Mg 合金,合金材料的纯度优于 99%,金属合金的合金组份至少是 0.01wt.%。所述的材料是下述各种半导体材料的任何一种: Si、Ge、GaAs、InP、InAs、InGaAs、CdS、GaN、InGaN、GaSb、InSb。所述的材料是下述氧化物材料中的任何一种: SrTiO₃、LaAlO₃、Y₂O₃、RuO₂、CeO₂、MgO、ZrO₂、SiO₂、Al₂O₃、钇稳定氧化锆(YSZ)。所述